### PHOTOSENSITIVE MATERIAL PROCESSING DEVICE WHICH SHUTS OFF AIR IN **WATER DEVELOPMENT**

Publication number: JP3231244

Publication date:

1991-10-15

Inventor:

KOBOSHI SHIGEHARU; KUREMATSU MASAYUKI

Applicant:

KONISHIROKU PHOTO IND

Classification:

- international:

G03D3/00; G03D3/00; (IPC1-7): G03D3/00

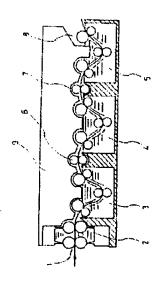
- European:

Application number: JP19900026374 19900206 Priority number(s): JP19900026374 19900206

Report a data error here

#### Abstract of JP3231244

PURPOSE:To adsorb and consume the oxygen in the air with which processing liquids come into contact in the initial period of operation and to stabilize the subsequent development processing by providing an air shielding member between a first water processing section, the final washing or stabilization processing section and the outer edge parts of the respective processing tanks at the intervening points. CONSTITUTION:A photosensitive material enters a left side inlet 1 and is wetted with water in the water processing section 2 and enters the development processing liquid tank 3. The material passes crossover parts 6, 7 and successively enters the fixer tank 4 and the washing or stabilizing processing liquid tank 5. The material subjected to the processing is emerged from a discharge port 8. Airtightness is maintained between the outer edge parts of the respective liquid tanks and the shielding member 9 as well when the shielding member 9 is put on the processing device. The air with which the processing liquids come into contact is, therefore, confined into the small limited space. The gas in this space contains the oxygen at a lower ratio on procession of the oxygen adsorption by the processing liquids when the communication with others is interrupted. The oxygen of the air with which the processing liquids come into contact in the initial period of operation is consumed in such a manner and the subsequent processing is stabilized.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平3-231244

5 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月15日

G 03 D 3/00

7029-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

②発明の名称 水現像でエア遮断した感光材料処理装置

②特 願 平2-26374

②出 願 平2(1990)2月6日

**@発明者** 小星 重治

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

⑫発 明 者 榑 松 雅 行 東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

の出 願 人 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

明細 書

#### 1. 発明の名称

水現像でエア遮断した感光材料処理装置

#### 2. 特許請求の範囲

銀塩感材を自動的に搬送しながら、現像処理する窓光材料処理装置に於て、最初の水処理部と、最後の水洗又は安定処理部と、途中の各処理槽の外縁部との間に空気遮へい部材を開閉可能に設けたことを特徴とする水現像でエア遮断した感光材料処理装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は、銀塩感材の自動現像処理に関し、運転初期に処理液に触れる空気のうち酸素を吸着消耗し、以後の現像処理の安定をはかる技術に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

銀塩感光材料を現象処理する処理液は、酸素に 触れて劣化するので、従来より、処理液槽の液面 を極力少なくする蘇を設けて、空気による処理液 酸化を軽減する工夫がなされてきた。

処理被が酸化して劣化することが明かであるから、処理液を空気に触れさせないため、開口面積を限りなくゼロに近づける特許出顕もなされているが、これらは現象の事実を述べ、その解決を顕望するのみで、必ずしも具体的に新規技術を開示するものではなかった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は従来技術の欠点を除去し、運転の初期に処理液に触れる空気の酸素を消耗し、その後の処理の安定をはかることを目的とするものである。
〔課題を解決するための手段〕

この目的は、銀塩原材を自動的に搬送しながら、現像処理する感光材料処理装置に於て、最初の水処理部と、最後の水洗又は安定処理部と、途中の各処理槽の外縁部との間に設けた空気遮へい部材を開閉可能に設けたことを特徴とする水現像でエア遮断した感光材料処理装置によって達成される。(実施例)

自動的に銀塩感光材料を搬送しながら連続して設数体の感光材料を現実するだめ、処理の定をはかるため、処理の定を補足するために、処理であるため、循環及であるために、処理でがあるが、処理液性に於て、処理液上面が、つなに外気に触れて酸化の他に、空気酸化による劣化も考

によって、処理液面に接する空気を有限の空気室 にとじこめる形とした。処理プロセスの構成は水 処理、現像処理、定着処理、水洗又は安定処理の 順に並べてあり、各処理液槽の間には渡り部を形 成してあり、本発明にいう有限の空気室は、水処 理の出口から水洗又は安定処理の入口までの区間 の、各処理槽の処理液面と、その上方の空気遮へ い部材とで囲まれた空間である。この空間の入口 と出口を水で遮へいした理由は、感光材料が入り 又は出る開口部を通して、空気の流入を防止する ことと、加えて、入口と出口において外界との接 触部が、水であるから、その界面において、酸化 による固形物の発生がなく従って、汚れを防止す ることができるからである。次に、処理液槽間を 空気遮へい性よく連結し、複数の処理液槽を略一 体に形成し、この上方に、同じく空気遮へい性の よい蓋体を、その内包する空気室を援力小さくす る形状にして設けた。この構成によって、水以外 の処理液が触れる型気は有限となり、処理液がこ の空気中の酸素を吸着すると、空気中の酸素が減 慮しなければならない。しかし、空気酸化の度合は処理液面に触れる空気の状態で大きく異なるもので、空気が混動する場合は、つねに新しく酸素が補充されるから処理液の酸化劣化も早めることになり、逆に空気の流動がない場合は処理液の酸化による劣化の進行がおそい。

特に処理液が触れる空気が、小さな限られた空気が、小さな限るを断れて、その他との流通を断れて、処理液による酸素吸着が進むと、の空間内は酸素合有の少ない気体となり、方にとなる。一方の理を酸はなる。一方の理を破れているの理をで発化した。処理を破れたと、循環と、オージには、酸化劣化の少ない処理液で維持されることになる。

このように、処理液に触れる空気を有限の空気室として外界と隔離する手段として、本発明では、処理プロセスの最初に水処理部を設け、最後の水洗又は安定処理との間に設けた空気遮へい部材と

次に図によって本発明の実施例を説明する。第1図は、感光材料処理装置の個断面図で感光材料は左方の入口1から入り水処理部1で水でぬらされたのち現像処理液槽3に入り、渡り部6、7を通って順に定着液槽4および水洗又は安定化処理液槽5に入り、処理を終えて排出口8から出てい

# 特開平3-231244(3)

く。そして前記遮へい部材 9 がかぶせられると、 各 夜槽外 縁部と 該 遅へい 部材 9 と の間 も 気密が保 たれるようにしてある。

第1 図では最初の水処理液槽を密閉タイプにしたが、これに限定するものではない。外界と空気の流通をなくすには必ずしも第1 図の如き密閉タイプでなくてもよく、第1 図の水洗又は安定化処理液槽 5 の如く水面と空気 這へい部材 9 とで、その機能をもたせることもできる。

次に、最初に水処理を設けることの効果について言うならば、感光材料の乳剤層にまず水を供給し切った、現像処理液を供給することにより、現像処理液が均一に銀塩粒子に触れることを促すので、均一な現像ができて、良好な処理結果が得られるものである。

## (発明の効果)

このように構成したから、処理の安定が出来るし、処理液の寿命を増し、補充液も低減することが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は感光材料処理装置の側断面図である。

1 … 入口部 2 … 水処理液槽

3 … 現像処理液槽 4 … 定着処理液槽

5 … 水洗又は安定化処理液槽

6 … 渡り部 7 … 渡り部

8… 排出口 9 … 空気連へい部材

出願人 コニカ株式会社

# 第 1 区

